

多元技術融合光プロセス研究会

2021年度 入会案内

目的

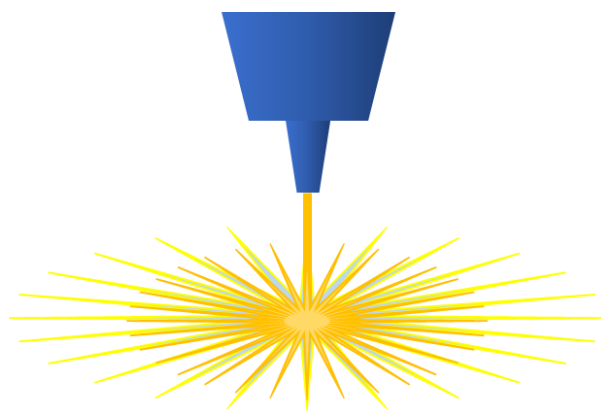
- 光源、光学系、材料や構造、形態、物理化学反応、前後工程、制御技術や計測・分析技術など、これまで出会うことのなかった多元的な技術を効果的に融合し、有効な光プロセス技術を開発するための議論の場を提供することを目的としています。
- 研究交流会では、斯界の第一人者の講演を中心として、光プロセスに関係する様々な話題を提供します。

活動

- 代表幹事 杉岡 幸次（理化学研究所）
- 年間5回の研究会を開催します。
- 地方開催時は、工場や施設の見学会を併催します。
- 研究会の後、会員間の交流や講師の方々とのディスカッション、名刺交換等を目的とした交流会を開催します。
- オンライン開催の場合は交流会は中止します。

年会費・一般参加費

- 正会員（研究会参加票 8枚配布）
 - 一般 50,000円
 - 大学・公的機関 30,000円
- 準会員（研究会参加票 4枚配布）
 - 30,000円
- 一般参加費
 - 1人1回 15,000円



開催予定

	日程	テーマ	会場
第1回	7月上旬	光応用プロセスの基礎と先端技術	オンライン/リアル開催など検討中
第2回	8月後半	新レーザー・光源	
第3回	11月上旬	レーザー加工のインテリジェント化技術の最新動向	
第4回	12月上旬	レーザー加工技術の最新動向	
第5回	3月初旬	光が拓く豊かな未来	

（会場につきましては、各回開催時期の新型コロナウイルス感染拡大状況を検討の上、後日正式案内いたします。）

申込み方法

- 研究会HPをご覧ください。

連絡先（事務局）

- 一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 村谷博文
- 〒112-0014 東京都文京区関口1-20-10 江戸川橋駅前ビル7階
- Email : tagen.proc@oitda.or.jp 電話 : 03-5225-6431 FAX : 03-5225-6435
- 研究会HP : <http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>



一般財団法人光産業技術振興協会

Optoelectronics Industry and Technology Development Association